



第 10 回ガラス表面研究討論会

～高機能化を目指す 薄膜コーティングの新展開～

主催 : 日本セラミック協会ガラス部会
協賛 : 日本化学会、日本分析化学会、応用物理学会、電気学会、電気化学会、
日本表面科学会、ニューガラスフォーラム
日時 : 平成18年2月3日(金)午後1時より午後5時
場所 : 日本セラミックス協会会議室(東京都新宿区百人町2-22-17 電話 03-3362-5232)

プログラム

13:00 開会
13:10 「新規透明伝導体アナターゼ M:TiO₂(M=Nb,Ta): 応用への見通しについて」
(神奈川科学技術アカデミー*・東京大学**) 古林寛*, 一杉太郎*・**, 長谷川哲也*・**
14:00 「透明酸化物半導体:新物質、薄膜作成、デバイス応用」
東工大フロンティア創造共同研究センター 細野秀雄
14:50-15:00 Break
15:00 「マグネシウム・ニッケル系調光ミラー薄膜」
産業総合研究所 環境応答機能薄膜研究グループ 吉村和記
15:50 「超臨界流体を用いた薄膜合成」
上智大学理工学部化学科 内田 寛・幸田清一郎
16:40 閉会
講演者

定員 : 先着40人

参加費 : 主催・協賛学会会員 ¥8,000 学生会員 ¥4,000 その他 ¥10,000

申込方法 : 氏名、勤務先、所在地、電話番号、会員種別を明記の上、銀行振込(申込用紙は郵送またはFAX)又は現金書留にてお申し込み下さい。お申込後の取消しによる返金は致しません。

振込先 : みずほ銀行新宿西口支店(普)1310931(社)日本セラミックス協会ガラス部会名義
ガラス部会名義。振込の場合は請求書、領収書は発行致しません。

申込先 : 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17 TEL 03-3362-5232, Fax 03-3362-5714
日本セラミックス協会ガラス部会 第10回ガラス表面研究討論会係

会場のご案内

日本セラミックス協会住所・地図

〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-22-17

・JR 新大久保駅(山手線)より徒歩7分

・JR 大久保駅北口(総武・中央線各駅停車)より6分



切取線

第10回ガラス表面研究討論会参加申込書

年 月 日

<input type="checkbox"/> 正会員 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 非会員	会員番号				
(ふりがな) 氏 名					
勤務先名称					
〒 - 所在地					
TEL - - , FAX - -					
送金案内 <input type="checkbox"/> みずほ銀行新宿西口支店(普)1310931 <input type="checkbox"/> 現金書留					
受付日		受付番号		記事	